

ФОРМИРОВАНИЕ КОРОТКИХ ПЛАЗМЕННЫХ СГУСТКОВ

В. И. Баринов

Для изучения радиационного ускорения /1,2/ необходимы полностью ионизованные плазменные сгустки, размеры которых меньше длины волны. В десятисантиметровом диапазоне волн требуемая концентрация плазмы в таком сгустке оказывается равной $n \sim 5 \cdot 10^9 + 5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$.

Ранее /3,4/ было предложено формировать компактные плазменные сгустки путем укорочения плазменных потоков, создаваемых импульсными инжекторами искрового типа. Укорочение достигалось в результате отсечения задней части плазменного потока импульсными поперечными (по отношению к вектору скорости потока) магнитными полями ("магнитный затвор") или электрическими продольными полями.

Для уменьшения влияния нейтралов и для лучшей естественной группировки ионов плазменного потока по скоростям обычно необходимо размещать формирующее устройство на "пролетном" расстоянии $l \geq 40 + 50 \text{ см}$ от инжектора. Однако из-за большого начального разброса скоростей ионов передний фронт плазменного потока (скорость движения $v \sim 10^7 \text{ см/сек}, n_{\max} \sim 10^{11} + 10^{12} \text{ см}^{-3}$) в этом случае достигает нескольких десятков сантиметров, что не позволяет вышеуказанным способом получать плазменные сгустки длиной в несколько сантиметров при концентрации $n \sim n_{\max}$.

Целью данной работы являлось создание устройства, которое позволило бы формировать короткие плаз-

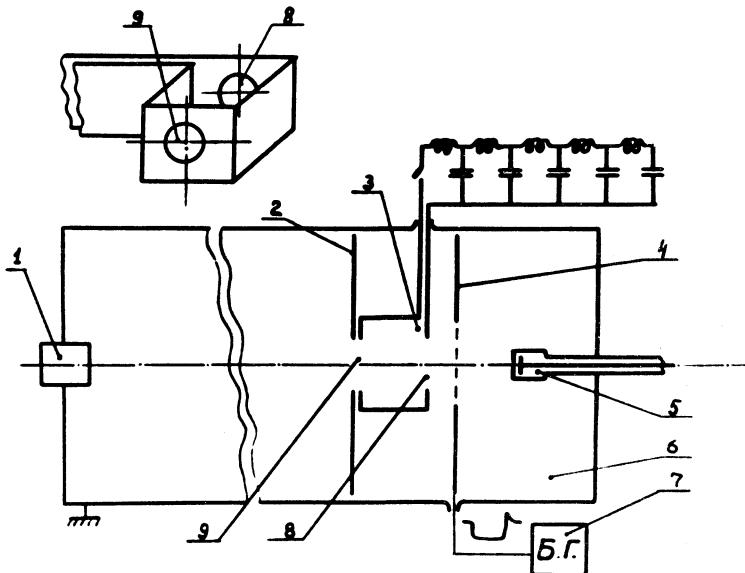
менные сгустки из любого участка потока в результате одновременного отсечения от него головной и задней частей. При этом максимальная концентрация плазмы в сгустке $n_{\max} \sim 5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$.

Прежде всего необходимо было решить проблему формирования крутого переднего фронта путем создания некоторого "барьера" для головной части потока. Использование для этого импульсного магнитного поля представляет собой сложную техническую задачу, связанную с получением одиночного импульса тока (~ 10 ка) с крутым задним фронтом ($\sim 0,1$ мксек). Применение же электрического продольного поля до сих пор ограничивалось пробоями при величине концентрации плазмы $n > 10^{10} \text{ см}^{-3}$. Причина этого, вероятно, заключалась в том, что разделение плазмы на компоненты с последующим ее разрушением /4/ достигалось созданием "потенциального барьера" для высокозергетических ионов плазменного потока ($U_1 \sim 100 + 200$ эв), что требовало подачи импульса положительной полярности с большой амплитудой ($U_{\max} \sim 400$ в) на специальную "разрывающую" сетку.

С целью уменьшения вероятности пробоя и одновременно увеличения предельной концентрации плазмы в данной работе было решено создавать "потенциальный барьер" для электронов ($T_e \sim 5$ эв) путем подачи на разрывающую сетку прямоугольного импульса напряжения отрицательной полярности. В соответствии с теорией сильно отрицательного зонда, помещенного в движущуюся плазму /5/, можно было ожидать, что необходимая для наших условий величина амплитуды разрывающего импульса не будет превышать нескольких десятков вольт, если размер ячейки сетки ~ 30 микрон.

Последующие исследования показали, что этим методом действительно можно успешно отсекать головную часть потока (длительность переднего фронта $\leq 0,3$ мксек, концентрация $n \sim 5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$, амплитуда разрывающего импульса < 80 вольт), однако отсечение

задней части потока хотя и возможно, но неэффективно, так как задний фронт получался очень пологим (длительность $1,5 + 2$ мксек). Поэтому в дальнейшем формирование крутого заднего фронта осуществлялось "магнитным затвором" /3/.

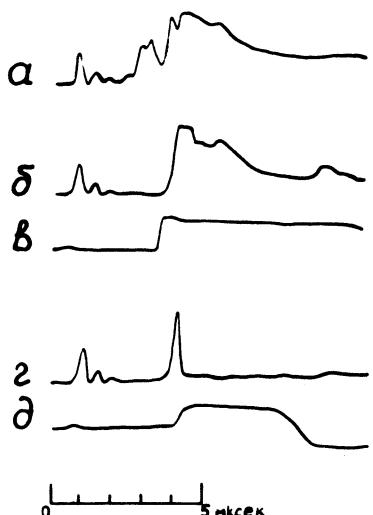


Р и с. 1. Схема экспериментальной установки.

На рис. 1 приведена схема экспериментальной установки для изучения "двухстороннего укорочения" плазменного потока. Здесь 1 – плазменный инжектор искрового типа с разрядом по поверхности плексигласа, 2 – диэлектрическая диафрагма с отверстием $\phi = 2$ см, 3 – "магнитный затвор", 4 – медная диафрагма с отверстием $\phi = 3$ см, затянутым металлической сеткой с размером ячейки $\sim 0,03$ мм ("разрывающая" сетка), 5 – экранированный одноэлектродный зонд, 6 – вакуумная камера $\phi = 10$ см из нержавеющей стали. Вакуум в камере $\sim 10^{-6}$ тор. Расстояние между инжекто-
10

ром 1 и диафрагмой 4 могло меняться от 30 до 60 см, расстояние между зондом 5 и диафрагмой 4 \sim 2 см.

Поскольку прозрачность разрывающей сетки не превышала $60 \pm 70\%$, то можно было ожидать на нее больших ионных токов (~ 1 а). Поэтому отрицательный



Р и с. 2. Осциллографмы, иллюстрирующие формирование короткого сгустка из плазменного потока.

импульс на сетку подавался с мощного блокинг-генератора 7, собранного на сдвоенном тетроде ГИ-30 ($U_A \sim 2,5$ кв). Выходное напряжение могло меняться от 10 до 100 вольт, длительность импульса была ~ 6 мксек.

"Магнитный затвор", расположенный на расстоянии 1,5 см от диафрагмы 4, имел форму прямоугольной петли, согнутой из медной ленты шириной 4 см. В двух противоположных стенках петли имелись два отверстия 8 и 9 диаметром $\phi = 2$ см для пролета плазмы. Магнитное поле (~ 1 кгс) создавалось током разряда искусственной длинной линии ($U_L \sim 2$ кв, $J_L \sim 5$ ка). Импульс магнитного поля имел форму, близкую к прямоугольной (передний фронт $\sim 0,3$ мксек, длительность ~ 5 мксек).

На рис. 2 приведены осциллографмы, иллюстрирующие "двухстороннее укорочение" плазменного потока.

ром 1 и диафрагмой 4 могло меняться от 30 до 60 см, расстояние между зондом 5 и диафрагмой 4 \sim 2 см.

Поскольку прозрачность разрывающей сетки не превышала $60 \pm 70\%$, то можно было ожидать на нее больших ионных токов (~ 1 а). Поэтому отрицательный

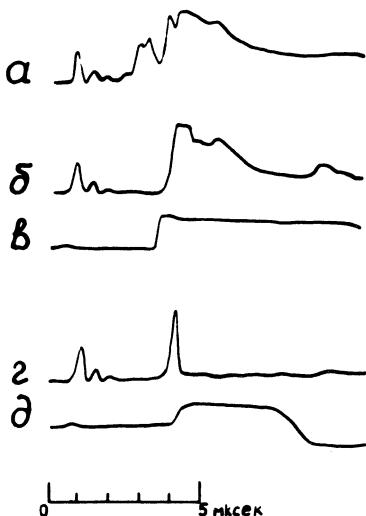


Рис. 2. Осциллографмы, иллюстрирующие формирование короткого сгустка из плазменного потока.

импульс на сетку подавался с мощного блокинг-генератора 7, собранного на сдвоенном тетроде ГИ-30 ($U_A \sim 2,5$ кв). Выходное напряжение могло меняться от 10 до 100 вольт, длительность импульса была ~ 6 мксек.

"Магнитный затвор", расположенный на расстоянии 1,5 см от диафрагмы 4, имел форму прямоугольной петли, согнутой из медной ленты шириной 4 см. В двух противоположных стенках петли имелись два отверстия 8 и 9 диаметром $\phi = 2$ см для пролета плазмы. Магнитное поле (~ 1 кгс) создавалось током разряда искусственной длинной линии ($U_L \sim 2$ кв, $I_L \sim 5$ ка). Импульс магнитного поля имел форму, близкую к прямоугольной (передний фронт $\sim 0,3$ мксек, длительность ~ 5 мксек).

На рис. 2 приведены осциллографмы, иллюстрирующие "двухстороннее укорочение" плазменного потока.

Здесь "а" – сигнал с коллектора экранированного зонда б при отсутствии отсекающих импульсов ($n_{\max} \sim 5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$), "б" – сигнал с коллектора при подаче отрицательного импульса на разрывающую сетку, "в" – отрицательный импульс с блокинг-генератора (передний фронт не виден на развертке), "г" – сигнал с коллектора зонда при "двухстороннем укорочении", "д" – импульс магнитного поля. Зонд регистрировал ионную компоненту плазмы и работал в режиме насыщения ($U_3 = -100$ вольт). На осциллограммах плазменных сигналов слева видны импульсы фотоэлектронного тока с коллектора зонда, вызванные свечением инжектора при протекании разрядного тока.

На основании этих и других подобных осциллограмм можно сделать вывод, что разработанная система действительно позволяет формировать плазменные сгустки из любого участка плазменного потока, причем полученная минимальная длительность плазменного сигнала $\sim 0,3$ мксек по полувысоте соответствует длине сгустка ~ 3 см при поперечном размере ~ 3 см. Максимальная концентрация плазменных сгустков $\sim 5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$ при максимальной использовавшейся концентрации плазменного потока на входе "магнитного затвора" $\sim 3 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$.

В заключение автор выражает признательность Геккеру И. Р. и Гольцу Э. Я. за стимулирующее внимание и содействие в постановке работы.

Поступила в редакцию
4 марта 1971 г.

Л и т е р а т у р а

1. В. И. Векслер. Атомная энергия, 2, 427 (1957).
2. В. И. Векслер, И. Р. Геккер и др. Труды ФИАН, "Физика плазмы", 32, 80 (1966).
3. Э. Я. Гольц, А. З. Хаджаев. ЖТФ, 38, 1960 (1968).
4. Э. Я. Гольц. ПМТФ, № 5, 113 (1966).
5. О. В. Козлов. Электрический зонд в плазме. М., Атомиздат, 1969 г.